# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-068726

(43) Date of publication of application: 11.03.1994

(51)Int.Cl.

H01B 13/00

CO1G 1/00 CO1G 3/00

C22C 19/05

H01B 12/06

(21)Application number: 04-219965

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

TOKYO ELECTRIC POWER CO

INC:THE

(22)Date of filing:

19.08.1992

(72)Inventor: TAKANO SATORU

YOSHIDA NORIYUKI

**FUJINO KOZO** HARA CHIKUSHI

ISHII HIDEO

# (54) MANUFACTURE OF SUPERCONDUCTING WIRE

### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a high critical current density by forming an oxide high-temperature superconducting film on a Ni group alloy base material annealed at a specific high temperature. CONSTITUTION: For example, a base material made of hastelloy C of width 10mm and length 1m is annealed in a hydrogen gas flow at 800° for two hours. Mechanical and mechanochemical polishing is applied thereto. After the base material is cleaned and dried, A middle layer of YSZ (yttria stabilized zirconia) of thickness 0.4µm and a superconducting layer of TBa2Cu3O7-y of thickness 0.8-1.2µm are formed on the surface of the base material in accordance with laser application.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.10.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3278461 15.02.2002 [Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁(J<sup>P</sup>)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-68726

(43)公開日 平成6年(1994)3月11日

| (51) Int.Cl.5 | 識別記号            | 庁内整理番号  | FI      | 技術表示箇所                 |
|---------------|-----------------|---------|---------|------------------------|
| H01B 13/00    | 565 D           | 8936-5G |         |                        |
| C 0 1 G 1/00  | S               |         |         |                        |
| 3/00          | ZAA             |         |         |                        |
| C 2 2 C 19/05 |                 |         |         | •                      |
| H 0 1 B 12/06 | ZAA             | 8936-5G |         |                        |
|               |                 |         |         | 審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁) |
| (21)出願番号      | 特願平4-219965     |         | (71)出願人 | 000002130              |
|               |                 |         |         | 住友電気工業株式会社             |
| (22)出願日       | 平成4年(1992)8月19日 |         |         | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号    |
|               |                 |         | (71)出願人 | 000003687              |
|               |                 |         |         | 東京電力株式会社               |
|               |                 |         |         | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号      |
|               |                 |         | (72)発明者 | 高野 悟                   |
|               | •               |         |         | 大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電    |
|               |                 |         |         | 気工業株式会社大阪製作所内          |
|               |                 |         | (72)発明者 | 葭田 典之                  |
|               |                 |         |         | 大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電    |
|               |                 |         |         | 気工業株式会社大阪製作所内          |
|               |                 |         | (74)代理人 | 弁理士 深見 久郎 (外3名)        |
|               |                 |         |         | 最終頁に続く                 |

## (54)【発明の名称】 超電導線の製造方法

# (57)【要約】

【目的】 高温超電導膜の形成に適した材質の基材を用いることによって、高い臨界電流密度を有する超電導線を得るための技術を提供する。

【構成】 基材上に酸化物高温超電導膜を形成してなる 超電導線の製造方法において、Ni基合金からなり、か つ600℃以上の温度を用いて焼鈍された基材上に、酸 化物高温超電導膜を形成する。 1

#### 【特許請求の範囲】

.

基材上に酸化物高温超電導膜を形成して 【請求項1】 なる超電導線の製造方法において、

Ni基合金からなり、かつ600℃以上の温度を用いて 焼鈍された基材上に、前記酸化物高温超電導膜を形成す ることを特徴とする、超電導線の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ケーブル、マグネット 等に使用する酸化物高温超電導線の製造方法に関し、特 10 に、長尺基材上に酸化物髙温超電導膜を形成してなる超 電導線の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】液体 窒素温度(77.3K)よりも高い臨界温度(Tc)を 示すY系(Tc:90K)、Bi系(Tc:108 K)、T1系(Tc:125K)酸化物超電導材料の発 見により、そのエネルギー分野およびエレクトロニクス 分野への応用が期待されるようになった。この中で、エ ネルギー分野への応用を目指した酸化物高温超電導体の 20 線材化は、この材料の発見当初から精力的に進められて きた。

【0003】この線材化について、種々の方法が検討さ れてきているが、その1つには、酸化物高温超電導体を 金属で被覆し、線材化する方法がある。この方法では、 たとえば、酸化物高温超電導体を銀シース内に充填した ものについて、伸線および圧延等の塑性加工を施した 後、焼結処理して、線材が得られる。このプロセスで は、塑性加工と焼結処理の組合わせにより、銀被覆内の 超電導体に高い配向性を持たせ、高い臨界電流値を実現 30 させるようになってきた。

【0004】一方、スパッタリングや蒸着法等の気相プ ロセスにより、可撓性を有する長尺基材上に超電導膜を 形成し、超電導線材を得る方法も検討されてきている。 この方法は、特に、基材上に形成される超電導体組織を 制御することによって臨界電流密度(Jc)が飛躍的に 高められる可能性を有しており、線材のJc(特に磁場 中でのJc)を高める方法として期待されている。

【0005】この長尺基材に超電導体膜を形成する技術 に関しては、たとえば、レーザーアブレーション法によ *40* り、まず基礎として、単結晶基板上に1×10°A/c m²を超える高Jcの酸化物高温超電導膜を形成する技 術が確立されてきた。

【0006】しかしながら、線材として実用的な基材は 多結晶材料であり、この材料上で高Jcの超電導膜を形 成させるにはさらに検討を進めていく必要がある。

【0007】本発明者らは、長尺基材上に酸化物高温超 電導膜を形成してより実用的な線材を得るために、ま ず、より実用的な材質の基材を選択し、その基材上に高

行なってきた。その過程において、超電導膜を形成すべ き基材の材質について検討を行なった。

2

【0008】本発明の目的は、髙温超電導膜の形成に適 した材質の基材を用いることによって、高Jcの超電導 線を得るための技術を提供することにある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、超電導膜 を形成するための長尺基材として、酸化物高温超電導体 を基材上に形成する環境(温度および雰囲気等)におい て、膜形成のための表面を安定して保持できる材質のも のを検討してきた。この検討において、超合金、特に、 ハステロイおよびインコネル等のNi基合金が選択され てきた。そして、Ni基合金からなる基材を用いる場 合、酸化物高温超電導膜の形成に先立って基材が焼鈍さ れていることが重要であることを見出し本発明に至っ た。

【0010】すなわち、本発明に従う超電導線の製造方 法は、基材上に酸化物髙温超電導膜を形成してなる超電 導線の製造方法において、Ni基合金からなり、かつ6 00℃以上の温度を用いて焼鈍された基材上に、酸化物 高温超電導膜を形成することを特徴とする。

【0011】本発明において基材には、上述したように Ni基合金が用いられる。Ni基合金として好ましい材 料には、ハステロイおよびインコネル等の優れた耐熱性 および耐酸化性を有するNi-Cr合金を挙げることが できる。より具体的には、基材としてハステロイC(1 6. 5% Cr,  $\sim 2$ . 5% Co, 1.7% Mo, 5% F e、残部Ni) およびインコネル713C(13%C  $r. \sim 1\% Co. 4. 5\% Mo. 6\% Al. \sim 2. 5\%$ Fe、残部Ni)等を用いることができる。

【0012】本発明において、基材は、通常、上記材料 に塑性加工等を施し、線材として適当な形状にされたも のが用いられる。

【0013】たとえば、線材として好ましいテープ状の 基材等は、圧延加工を経て得られる。この圧延加工で は、まず、上記材料に熱間圧延が施される。次いで、た とえば基材の厚みが数mmになると冷間圧延が施され、 最終的にたとえば厚み 0.05~0.2 mmのテープ状 基材が得られる。

【0014】本発明において、このようにして加工され た基材は、超電導膜の形成に先立って必ず焼鈍される。 焼鈍は、600℃以上の温度、好ましくは600~80 0℃の温度を用いて行なわれる。また、このような焼鈍 は、真空中または水素中で行なうことが好ましい。

【0015】焼鈍された基材は、通常その表面が研磨さ れ、超電導膜の形成に適した面が調製される。研磨工程 では、通常のエメリー紙またはダイヤモンドペーパーに よる面出しの後、研磨微粒粉を懸濁させた研磨剤を用い て研磨仕上げを行なうことができる。研磨微粒粉として  3

シリカ等の少なくともいずれかを用いることができる。 また、研磨剤中に、過酸化水素および硝酸等を加えたも のを用いてメカノケミカルポリッシュを行なうこともで きる。

【0016】次いで、研磨された基材の表面にYBa2 Cu<sub>3</sub> O, 等のY系、Bi<sub>2</sub> Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub> Cu<sub>3</sub> O, 等 のBi系、TlBiSr2 Ca2 Cu3 Ox 等のTl系 等の酸化物高温超電導膜が形成される。この超電導膜を 形成するにあたり、まず基材上にイットリア安定化ジル コニア(YSZ)またはMgO等からなる中間層を形成 することが好ましい。この中間層を介して酸化物高温超 雷導膜を形成することにより、超電導膜の結晶性を高 め、高Jcの膜を形成させることができる。

【0017】これら中間層および超電導膜は、成膜速度 の大きなレーザーアブレーションにより形成することが 好ましいが、その他、スパッタ法およびCVD法等でも 形成させることができる。

#### [0018]

【作用】本発明者らの実験では、上述したように圧延加 工を行って得られた基材について、焼鈍を施さずにその 20 雰囲気: $O_2$  200mtorr上に酸化物髙温超電導膜を形成した場合、超電導膜のJ cが著しく低下(~数100A/cm²)し、甚だしい ときは液体窒素温度で超電導性を示さなくなった。

【0019】これは、酸化物高温超電導膜を形成する際 の基板温度が600~750℃と高いため、焼鈍を施さ なかった基材がこの高温に保持されると、基材内の粒界 が移動して、表面粗さが増大したり、特に粒界で窪みが 生じたりすることに起因すると考えられた。このような 粒界の移動により、表面組織が乱雑になった部分には、 配向性の低い膜しか形成されず、このためJcが顕著に 30 鈍が、高Jcの線材を得るために必要不可欠であること 低下すると考えられた。

【0020】一方、本発明者らの実験において、600 ℃以上の温度を用いて焼鈍を施した基材上に超電導膜を 形成した場合、上述したようにJcの著しい低減が見ら れず、比較的高いJcの超電導線を得ることができた。 これは、焼鈍により、基材の歪みが除去されるととも に、高温に対して基材の結晶組織が調整されること等に よって、超電導膜の形成に適した基材および基材表面が 調製されたためであると考えられた。

## [0021]

【実施例】幅10mm、長さ1mのハステロイCからな る基材を800℃で2時間、水素気流中において焼鈍し たものと、このような焼鈍を全く行なわないものとをそ れぞれ準備した。それぞれの基材について、通常のエメ リー紙を用い、#300、#600、#1200の順に 研磨した後、CLEALITE-2375(不二見研磨 材工業株式会社製)を用いてメカノケミカルポリッシン グを施した。

【0022】研磨した基材表面を洗浄、乾燥させた後、 この基材表面上にレーザーアプレーションに従って厚さ 約0. 4 μ m の Y S Z 中間層、および厚さ約0. 8~ 1. 2μmのYBa2 Cu3 Oi-y 超電導層を形成し た。各層の形成条件は以下の通りである。

【0023】(YSZ成膜条件)

ターゲット: 10%Y2 O3 - YBa2 Cus O 7-y (75 $\phi$ )

雰囲気: O₂ 0.5 m t o r r

基板温度:600℃

レーザーエネルギー密度:3.5 J/c m<sup>2</sup>

(YBa<sub>2</sub> Cu<sub>3</sub> O<sub>7-y</sub> 成膜条件)

ターゲット: YBa<sub>2</sub> Cu<sub>3</sub> O<sub>7-y</sub> (75φ)

基板温度:720℃

レーザーエネルギー密度: 3 J / c m<sup>2</sup>

焼鈍した基材と焼鈍しない基材とについて、それぞれ上 記条件でYSZ中間層および超電導層を形成させた線材 についてJcを測定した。その結果、焼鈍しない基材を 用いた場合、Jcは150A/cm² であったのに対 し、焼鈍した基材を用いた場合、Jcは62,000A /cm² であった。このように、基材としてNi基合金 を用いる場合、超電導膜の形成に先立って行なわれる焼 がわかる。

#### [0024]

【発明の効果】本発明によれば、焼鈍されたNi基合金 からなる基材を用いることによって、酸化物高温超電導 膜の形成に適した基材表面を調製することができ、その 結果高 J c の超電導膜が得られる。このように、本発明 は、長尺基材上に酸化物髙温超電導膜を形成して髙Jc の超電導線を得るための技術の1つとして重要なもので ある。また、本発明において用いるNi基合金は、焼鈍 40 を行なっても高い強度を保持しているので、強度の高い 超電導線を製造することができる。

フロントページの続き

## (72)発明者 藤野 剛三

大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電 気工業株式会社大阪製作所内

(72)発明者 原 築志

東京都調布市西つつじケ丘二丁目4番1号 東京電力株式会社技術研究所内

(72)発明者 石井 英雄

東京都調布市西つつじケ丘二丁目4番1号 東京電力株式会社技術研究所内